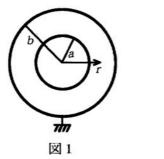
問題11 A[静電界・定常電流]またはB[電磁誘導・電磁波]のどちらかを選択して解答すること。なお、解答用紙の選択記号欄に、選択したAまたはBの記号を記入すること。

A[静電界・定常電流]

以下の $I \ge II$ に答えなさい。以下の問題では、真空中に球殻や導体があるものとし、各物理量は国際単位系(S I)で表されている。また真空の誘電率を ε_0 、透磁率を μ_0 とする。

- I 図1に断面を示すように、導体でできた半径 a の内球殻および半径 b の外球殻からなるコンデンサを作った。二つの球殻の中心は一致している。以下の問いに答えよ。
- (1) 図 1 のように外球殻を接地し内球殻の電位が V_1 になるように内殻球に電荷を与えた。与えた電荷量 Qおよび中心からの距離 r (ただし a < r < b) における電界の強さ Eと電位 Vを求めよ。
- (2) 図1のように外球殻を接地した場合のコンデンサの静電容量 C_1 を求めよ。
- (3) 図2のように内球殻を接地した場合の外球殻の静電容量 C2を求めよ。



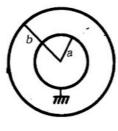
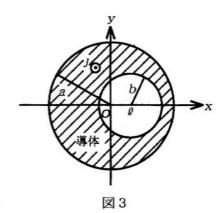


図 2

- II z 軸方向に無限に長い半径 a の円柱状の導体があり、z 軸の正の向きに電流密度 J の電流が流れている。導体の中心軸を z 軸とした 3 次元直交座標をおき、以下の問題に答えよ。
- (1) 導体内のxy面内に生じる磁界の強さ H_a を中心からの距離rに対して求めよ。また導体内の点(x,y)における磁界のx成分 H_a 、とy成分 H_a 、を示せ。
- (2) 図 3 に示すように、この導体に半径 b の z 軸に沿った穴を貫通させた。穴の中心軸は、原点 O から x 軸上を距離 ℓ だけずれ、点(ℓ ,0)を通っている(ただし(a-b)> ℓ)。導体部分には、電流密度 J の電流が z 軸の正の向きに流れている。穴の内部には電流が流れないから、この状態は電流が+ z 向きの半径 ℓ の導体円柱と電流が- ℓ ℓ できる。この考えを使って穴の中の点(ℓ ℓ ℓ ℓ)に生じる



磁界のx成分 H_x とy成分 H_y を求めよ。また、空間的にどのような磁界となっているか説明を加えよ。

B[電磁誘導·電磁波]

I 電流素片 $Id\hat{s}$ がそこから距離r 離れた位置につくる微小な磁束密度は、ビオ・サバールの法則によれば、以下の式で与えられる.

$$d\hat{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\hat{s} \times \hat{r}}{r^3}$$

ここで、 μ_0 は真空の透磁率、 \hat{r} は電流要素から観測場所へ引いた位置ベクトルである。図 1 に示す真空中に置かれた半径 a の円形電流 I に関し、以下の問に答えよ。

- (1) 電流要素 $Id\hat{s}$ が点 Pにつくる微小磁束密度の大きさ $|d\hat{B}|$ をビオ・サバールの法則を用いて表せ.
- (2) 円形電流Iにより、点Pにおいて生じる磁束密度 \hat{B} を求めよ、
- (3) 円の中心軸 (z 軸, x = y = 0) に沿って速度 $v \circ + z$ 方向に等速運動を行っている点電荷q を考える. この点電荷q が磁束密度 \hat{B} から受ける力を求めよ.

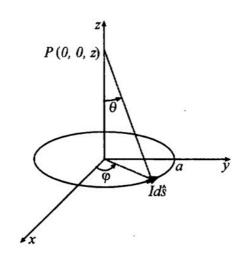


図 1

II 電界が次式のように複素表現(最大値表現)される平面波(角周波数ω)が誘電率 $ε_0$,透磁率 $μ_0$ の自由空間中,+x方向に伝搬している.直角座標系の単位ベクトルを \hat{x} , \hat{y} , \hat{z} として,次の問いに答えよ.

$$E = (\hat{y}A + \hat{z}B)\exp(-jk_0x)$$
 (A, B:定数, k_0 :波数)

- (1) 波数 k_0 を ω , ε_0 , μ_0 で表せ.
- (2) マクスウェルの方程式から、磁界 H を求めよ、
- (3) $A = a \exp(j\alpha)$, $B = b \exp(j\beta)$ (a,b,α,β : 実定数) のとき, 電界と磁界の瞬時値表現 e(x,t), h(x,t) を求めよ.
- (4) A, B が(3)のように与えられるとき、この平面波の複素ポインティングベクトルS を求めよ、